

研磨拋光機

F/FR





機台簡介



www.hugetall.com



機台特色

P20F0027 滴水機構 1 瓶裝



P20F0028 滴水機構 4 瓶裝



快速插座 總電源開關, 內建保險絲裝置, 快速插拔插座。



規格	圖號
Ø203. 2	CP0601
Ø254	CP0602
Ø304	CP0603







專利研磨盤





抛光盤



專利磁性盤



遮水蓋 外型美觀 方便拿取





絕佳搭配-工作桌



工作桌

多功能工作桌,可放 置機台並提供收納 功能,方便移動。

型號	TF01	TF02	
尺寸	1000*800*700 mm	1200*1000*700 mm	
樣品照			

www.hugetall.com



技術資料

機型	F			FR			
盤面尺寸	Ø203. 2mm(8")	Ø254mm(10")	Ø304.8mm(12")	Ø203. 2mm(8")	Ø254mm(10")	Ø304.8mm(12")	
盤面數量	1			2			
研磨方式	手動			手動			
空轉噪音值	47~52dB	48~54dB	50~55dB	50~55dB	52~57dB	54~60dB	
研磨馬力	250W 370W		250W		370W		
有效轉速	50~600rpm(特殊轉速可訂製)			50~600rpm(特殊轉速可訂製)			
冷卻裝置	1 支			2 支			
機台型式	桌上型			桌上型			
機台重量	32Kg	34Kg	63Kg	55Kg	60Kg	100Kg	
機台尺寸 (寬x長x高)	45x65x38cm 50x80 x50cm		75x69x46cm		85x75 x46cm		
入水管尺寸	10mm 低壓水管(內徑 Ø10mm—外徑 Ø15mm)						
出水管尺寸	26mm 低壓水管(內徑 Ø26mm-外徑 Ø30mm)			32mm 低壓水管(內徑 Ø32mm—外徑 Ø36mm)			
電源	交流 110/220V 單向雙線			交流 110/220V 單向雙線			
	研磨盤1個		0型環1個	研磨盤1個		0 型環1個	
標準配件	防濺蓋1個 ;		水砂紙8片	抛光盤1個		防濺蓋2個	
	抛光絨布 2 片 氧		氧化鋁粉 100g	水砂紙8	片 扌		
	500g 滴瓶 1 瓶			氧化鋁粉]	100g 5	00g 滴瓶 1 瓶	

本公司保留更改設計的權利,恕不另行通知



耗材

項次	項目	規格	說明
研磨	白金鑽石盤 (PLATINUM)	1號、2號 3號、4號	低硬度到高硬度的鐵系金屬, 以及銅金屬等粗磨及細磨。
	水砂紙(無背膠)	#60~#2000	一般型、 美規型(耐用度佳,研磨深度穩定)。
	水砂紙(背膠)	#180~#2000	一般型、 美規型(耐用度佳,研磨深度穩定)。
鑽 石 拋光	單晶鑽石懸浮液	1μm 、3μm 、6μm 、9μm 、15μm	鑽石粒子進行拋光可以得到 最佳速度及最好的平面。
	Bio Diamante 單晶鑽石懸浮液	1µm 、 3µm 6µm 、 9µm	較高黏性的攜帶液,消耗量較少, 適合低使用量的客戶使用。
	多晶鑽石懸浮液	0.5µm > 1µm > 3µm 6µm > 9µm > 15µm	鑽石粒子進行拋光可以得到 最佳速度及最好的平面。
	Bio Diamante 多晶鑽石懸浮液	1µm \ 3µm 6µm \ 9µm	較高黏性的攜帶液,消耗量較少, 適合低使用量的客戶使用。
	鑽石膏	1µm \ 3µm 6µm \ 9µm	鑽石懸浮液前使用,較高的鑽石濃度 與懸浮比提供較佳的磨削率
氧化物 抛光	氧化鋁粉	0.05µm、0.3µm 1µm、3µm、5µm	對於軟質及具有延展性者,有的良好 拋光品質如印刷電路板、塑膠材料。
	最終拋光液	0.05μm、膠質溶液	膠質溶液不會刮傷樣品,並提供令人 滿意的拋光效果。
拋光	拋光布	粗抛光 、細拋光	具有良好的柔軟度及彈性,能有效的 避免樣品刮傷,表面的絨毛可以大量 儲存拋光液,提高拋光效率。

www.hugetall.com





Cutting / Mounting / Grinding & Polishing / Spin Coater

TOP TECH MACHINES

中國區總代理:北京創誠致佳科技有限公司

聯系方式: 400 0022 082

郵箱: info@hugetall.com

網站: www.hugetall.com

地址:北京市海澱區清河三街126號





我方保留規格變更權利,若有變動恕不另行通知

NO. A16-01